# PBS/SiO<sub>2</sub>纳米复合材料的制备及其结构与性能分析

# 温 乾,刘跃军,刘亦武

(湖南工业大学 包装与材料工程学院,先进包装材料与技术湖南省普通高校重点实验室,湖南 株洲 412007)

摘 要:以聚丁二醇丁二酸酯(PBS)为基材, 经γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷偶联剂(KH570) 改性过的纳米 SiO<sub>2</sub>和未改性的 SiO<sub>2</sub>为填料,采用熔融共混法制备了 PBS/SiO<sub>2</sub>纳米复合材料。研究了所得纳米 复合材料的热稳定性能、力学性能和降解性能等。结果表明:当经 KH570表面改性的纳米 SiO<sub>2</sub>(KH570 与纳 米 SiO<sub>2</sub>的质量之比为 1:5)的添加质量分数为 4% 时,复合材料的维卡软化点约提高了 10 °C,拉伸强度约提 高 30%,同时复合材料的降解性能比 PBS 纯料的降解性能有一定的提高。

关键词: PBS; 纳米 SiO<sub>2</sub>; 热稳定性

中图分类号: TQ127.2

文献标志码: A 文章编号: 1674-7100(2011)03-0015-05

# The Preparation, Structure and Properties of PBS/SiO<sub>2</sub> Nanocomposite

#### Wen Qian, Liu Yuejun, Liu Yiwu

(School of Packaging and Material Engineering, Key Laboratory of Advanced Materials and Technology for Packaging of Hunan Colleges and Universities, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

**Abstract:** PBS was blended in a twin-screw extruder with unmodified nanoscale SiO<sub>2</sub> and nanoscale SiO<sub>2</sub> modified with KH570 to provide PBS/SiO<sub>2</sub> nanocomposite. The heat resistance, mechanical properties and degradation of PBS/SiO<sub>2</sub> nanocomposite were studied. The results showed that when PBS blended with nanoscale SiO<sub>2</sub> modified with KH570 (m(coupling agent): m(nano-SiO<sub>2</sub>)=20%) by 4wt%, the vicat softening point of PBS/SiO<sub>2</sub> nanocomposite increased by about 10 °C, tensiles properties increased about 30%. Meanwhile, the degradation of PBS/SiO<sub>2</sub> nanocomposite increased to certain degree than pure PBS.

Key words: PBS; nanoscale SiO<sub>2</sub>; heat resistance

聚丁二醇丁二酸酯 poly(butanediol succinates), 简称 PBS,是一种具有良好的力学性能、降解性能和 加工性能,且在未来具有很好应用前景的可降解包 装材料<sup>[1-2]</sup>。但热稳定性能较差的缺点限制了它在很 多领域的应用,传统上常通过分子共聚反应或者通 过与蒙脱土的熔融共混挤出来改善它的耐热性能<sup>[3-7]</sup>。 而通过添加纳米 SiO<sub>2</sub>提高复合材料性能的文献有大 量报道<sup>[8-9]</sup>,同时据笔者所查资料显示,通过添加纳 米 SiO<sub>2</sub>来改善 PBS 的热稳定性尚未见报道,故笔者 拟对此进行研究。本研究采用熔融共混法,将未改 性和经偶联剂KH570改性过的纳米SiO<sub>2</sub>分别与PBS反 应,制备了PBS/SiO<sub>2</sub>纳米复合材料,并且对纳米复合 材料的结构与性能进行了表征。

### 1 实验

### 1.1 原料与仪器

PBS, 注塑级, 安庆和兴化工有限公司; 纳米

收稿日期: 2011-02-28

作者简介:温 乾(1986-),男,湖南长沙人,湖南工业大学硕士生,主要研究方向为降解包装材料, E-mail: wenqian0088@126.com

SiO<sub>2</sub>,20~50 nm,浙江弘晟材料科技有限公司; KH570,工业级,湖北德邦化工新材料有限公司。

4041型真空干燥箱,上海实验公司;CTE-35型双 螺杆挤出机,南京科倍隆科亚机械有限公司; NICOLET380型红外光谱仪,美国热电-尼高力仪器 公司;YJ-82型接触角测试仪,河北省承德市实验机 厂;Htiach型扫描电镜,日本日立公司;RH7-D型高 级毛细流变仪,英国Malvern公司;CMT4104型万能 材料测试机,新三思集团公司;ZWK-3型微机控制 热变形维卡软化点测试机,新三思集团公司。

### 1.2 试样制备

**纳米 SiO<sub>2</sub> 的改性** 首先将一定量的偶联剂加入 pH=4 的醇水溶液(无水乙醇与去离子水的体积之比 为1:1)中,并超声水解1h。再在65 ℃条件下,将 已水解的偶联剂按不同的比例(偶联剂与SiO<sub>2</sub>的质 量之比分别为:5%,10%,15%,20%,25%)加入纳米SiO<sub>2</sub> 的去离子水溶液中,然后将溶液的pH值调至10~11, 在机械搅拌作用下反应3h。最后经过滤、水洗、烘 干,即可得经不同量偶联剂改性的纳米 SiO<sub>2</sub>。

**PBS/SiO<sub>2</sub> 纳米复合材料的制备** 首先将 PBS 粒 料在鼓风干燥箱中于 60 ℃条件下干燥 12 h,将未改 性和改性后的纳米 SiO<sub>2</sub> 在真空干燥箱中于 80 ℃条件 下干燥 12 h。然后,按不同的比例(SiO<sub>2</sub>与 PBS 的质 量之比分别为: 2%,4%,6%,8%)在高速共混机中混 合 0.5 h,再在双螺杆挤出机中挤出造粒,即可得纳 米复合材料。

#### 1.3 测试与表征

采用溴化钾压片法,用红外光谱仪分析纳米 SiO<sub>2</sub>改性前后的化学键组成;将已改性的纳米SiO<sub>2</sub>制 成致密且表面光滑的圆片,以蒸馏水作介质,用接 触角测试仪测定纳米SiO<sub>2</sub>表面的接触角<sub>θ</sub>;将复合材 料在液氮中浸泡20min后脆性断裂,并在其断面喷 金,用扫描电镜观察复合材料的断面形貌;用毛细 流变仪测试复合材料的流变性能,毛细管的直径为 1mm,测试温度为100℃;根据GB/T1040—1992的 要求,在万能材料测试机上测试复合材料的拉伸强 度,测试时的拉伸速率为10mm/min;根据GB/T1633 —1979,用微机控制热变形维卡软化点测试机测试 复合材料的维卡软化点,升温速度为120℃/h,每种 试样测试3个样品,取平均值。

采用传统的土埋方法测试复合材料的降解性能。 在自然环境下,将实验各配方所制得的试样埋入土 壤中进行测试,具体实验操作如下:首先将复合材 料制备成拉伸性能的样条,每种试样选取4个,放入 真空恒温干燥箱中于60℃条件下干燥12h,以除去 材料中的水分,在分析天平上称重,记录样品的质量 $W_0$ 。再用塑料网格袋包住需测试的试样,且保持相同的埋入深度和试样间隔。从埋入当天起计时,以 2周为1个周期进行测试。取出的样品用药棉仔细擦拭干净,放入干燥箱中于60℃条件下干燥12h后在分析天平上精确称量其质量 $W_t$ ,并记录。利用下式计算试样的失重率: $\eta_{\text{Degradability}} = W_t/W_0 \times 100\%$ 。

# 2 结果与讨论

### 2.1 FTIR分析

所得复合材料的红外光谱如图 1 所示。由曲线 b 可见 1 093 cm<sup>-1</sup>处强而宽的吸收带为 Si — O—Si 反对称伸缩振动峰, 804 cm<sup>-1</sup>处为 Si—O对称伸缩振动峰, 这与标准的 SiO<sub>2</sub>红外谱图吻合。对比图 1 中的曲线 a 与 b 可知, 2 926 和 2854 cm<sup>-1</sup>处是 KH570 的—CH<sub>3</sub>和 —CH<sub>2</sub>—的吸收峰, 1 700 cm<sup>-1</sup>为 KH570 的C—O吸收 峰;改性后的 SiO<sub>2</sub>在 3 440, 1 630 cm<sup>-1</sup>处的—OH吸收 峰有明显减弱,说明样品中吸附水和硅羟基的量减 少,可知 KH570 已接枝到 SiO<sub>2</sub>粒子表面。



图 1 纳米 SiO<sub>2</sub> 红外光谱图 Fig. 1 IR spectra of nanoscale SiO,

#### 2.2 接触角测试

图 2 为纳米 SiO<sub>2</sub>接触角角度随偶联剂用量变化的曲线图。



# 图 2 不同 KH570 添加质量分数改性纳米 SiO<sub>2</sub> 的接触角 Fig. 2 The contact angle of nanoscale SiO<sub>2</sub> modified by different amount of KH570

由图 2 可知,当纳米 SiO<sub>2</sub>经过改性后,其疏水性 均有较大提高,偶联剂的质量分数小于 15% 时,随 着偶联剂用量的增大,纳米 SiO<sub>2</sub>接触角越来越大,说 明其疏水性越来越强;但当偶联剂的添加质量分数 超过 15% 时,试样的接触角变化趋于平稳,说明偶 联剂 KH570 的添加质量分数为 15% 是对纳米 SiO<sub>2</sub>进 行改性的较佳用量。

图 3 为纳米 SiO<sub>2</sub>接触角的照片。纯的纳米 SiO<sub>2</sub>亲 水性很强,其接触角几乎为零。从图 3 可得出与图 2 相同的结果。



a) w(KH570)= 20%





b) w(KH570)=15%



c) w(KH570)= 10%; d) w(KH570)= 5% 图 3 纳米 SiO<sub>2</sub>的接触角照片 Fig. 3 Contact angle photos of nanoscale SiO,

# 2.3 力学性能分析

图 4 为纳米 SiO<sub>2</sub>的添加质量分数为 4% 时,不同添加量 KH570 对复合材料拉伸强度的影响曲线。



# 图 4 KH570 添加质量分数对复合材料拉伸性能的影响 Fig. 4 The influence of the KH570 content on the tensile strength of nanocomposite

由图4可看出,随着KH570添加质量分数的增加, 纳米SiO<sub>2</sub>的疏水性越强,它和PBS的界面相容性越 好,说明其对PBS力学性能的改善越好。

图 5 为改性前后不同纳米 SiO<sub>2</sub>的量(根据图 4 将 偶联剂与 SiO<sub>2</sub>质量之比定为 20%)对 PBS 材料拉伸 强度的影响。从图 5 可看出,当加入的纳米 SiO<sub>2</sub>的质 量分数小于 4% 时,随着 SiO<sub>2</sub>添加质量分数的增加, 复合材料的拉伸强度明显提高。当纳米 SiO<sub>2</sub>添加质 量分数达 4% 时,改性和未改性的纳米 SiO<sub>2</sub>对 PBS 的 增强作用都达最大。其中,改性过的纳米 SiO<sub>2</sub>对 PBS 的 增强作用都达最大。其中,改性过的纳米 SiO<sub>2</sub> 效果 较佳,使得复合材料的拉伸强度达到了 39.6 MPa,相 比纯 PBS 提高了约 30%,这说明纳米 SiO<sub>2</sub>对 PBS 有着 较好的增强作用。但是,随着 SiO<sub>2</sub>添加质量分数的 进一步增大,复合材料的拉伸强度反而降低,这是 由于 SiO<sub>2</sub>添加质量分数过大,导致在 PBS 中的团聚 现象严重,产生应力集中,使得 PBS 的拉伸强度降 低。同时,改性后的 SiO<sub>2</sub>较为有效地解决了界面相 容性差的问题,对比 PBS/未改性 SiO<sub>2</sub>纳米复合材料 在拉伸强度上有着明显的提高。



图 5 纳米 SiO<sub>2</sub>添加质量分数对复合材料拉伸性能的影响

Fig. 5 The influence of the nanoscale SiO<sub>2</sub> content on the tensile strength of nanocomposite

### 2.4 维卡软化点测试

图 6 为纳米 SiO<sub>2</sub> 添加质量分数为 4% 时,不同 KH570 添加量对复合材料维卡软化点的影响曲线。





由图 6 可知,随着 KH570 添加质量分数的增加, 复合材料的维卡软化点有明显的提高,当偶联剂的 添加质量分数达 15% 后,偶联剂的添加量对维卡软 化点的影响不明显。

图 7 为改性前后不同纳米 SiO<sub>2</sub>的添加质量分数 (偶联剂与 SiO<sub>2</sub>质量之比为 20%) 对复合材料维卡软 化点的影响。由图 7 可见,随着纳米 SiO<sub>2</sub>添加质量 分数的增多,维卡软化点呈现一个先增后减的趋 势,当 SiO<sub>2</sub>的添加质量分数达 4% 时,复合材料的 维卡软化点达最大值,为107.6 °C,相比纯 PBS 提高 了约10 °C。对比 PBS/未改性 SiO<sub>2</sub>纳米复合材料,PBS/ 改性 SiO<sub>2</sub> 纳米复合材料的维卡软化点有着明显的提 高,在纳米 SiO<sub>2</sub>的添加质量分数大于 4 % 时,改性 纳米 SiO<sub>2</sub> 对维卡软化点的提高作用并没有较大幅度 地减弱,原因可能是改性后 SiO<sub>2</sub>的分散性能较好, 应力集中现象并不明显<sup>[10]</sup>。



Fig. 7 The influence of the nanoscale SiO<sub>2</sub> content on the Vicat softening point of nanocomposite

### 2.5 SEM 分析

图 8 为 PBS/SiO,纳米复合材料的 SEM 图。







由图 8 中的图 a )和图 b )可知,未改性的纳米 SiO<sub>2</sub>在复合材料中有明显团聚的白色颗粒。而图 8 中 的图 c )和图 d )表明,改性后的纳米 SiO<sub>2</sub>在复合材 料中无明显团聚现象,分散性能较好。这主要是由 于 KH570 与 PBS都有 C—O 基团,因此两者的相容性 得到了提高,使得纳米 SiO<sub>2</sub>在 PBS 中的分散性能得 到了较大的改善。

### 2.6 PBS/SiO<sub>2</sub>纳米复合材料流变性能分析

图 9 与图 10 为添加不同量纳米 SiO<sub>2</sub> 的复合材料 剪切速率对剪切黏度的影响。



图 9 改性 SiO<sub>2</sub> 的 PBS/SiO<sub>2</sub> 纳米复合材料的疗-17图 Fig. 9 Apparent viscosity versus shear rate curves of PBS/







由图 9 和图 10 可知, PBS/SiO<sub>2</sub>纳米复合材料性能符合非牛顿流体,均呈现剪切变稀行为。复合材料的剪切黏度随着 SiO<sub>2</sub>添加质量分数的增大而增大,这是因纳米 SiO<sub>2</sub>粒子的增稠作用,同时可看到改性后的 SiO<sub>2</sub>剪切黏度增大的幅度比未改性的大,这是由于改性后的 SiO<sub>2</sub>和聚合物基体之间的作用力较强,阻碍了聚合物分子链段的运动,高分子链的运动受到牵制,所以复合材料的剪切黏度增大。

图 11 为纳米 SiO<sub>2</sub>添加质量分数为 4% 时,且纳米 SiO<sub>2</sub> 经不同添加量的偶联剂改性后,复合材料的剪 切速率对剪切黏度的影响。



#### 复合材料的ŷ-ŋ图



由图 11 可知,随着 KH570 偶联剂添加质量分数 的增大,复合材料的剪切黏度也随之增高。这是由 于 KH570 偶联剂用量越大,改性纳米 SiO<sub>2</sub> 与 PBS 之 间的相容性越好,两者间的相互作用力越大,对聚 合物分子链段运动的阻碍作用越强,从而使得在相 同温度下复合材料的剪切黏度也随之增大。

### 2.7 降解性能测试

图 12 为 PBS/SiO<sub>2</sub>纳米复合材料和纯 PBS 的失重 变化曲线。



## 图 12 PBS/SiO<sub>2</sub> 纳米复合材料和纯 PBS 的失重变化曲线 Fig. 12 The degradation property of PBS/SiO<sub>2</sub> nanocomposite and pure PBS

从图 12 可知,不同配比PBS/SiO<sub>2</sub>纳米复合材料的 降解速度比纯 PBS 都会有一定程度的加快,特别是当 未改性的纳米 SiO<sub>2</sub>的添加质量分数达 6% 以后,复合 材料的降解速度加快明显。原因可能是由于未改性 的纳米 SiO<sub>2</sub>质量分数的增大,在 PBS 基体中的团聚现 象较严重,在 PBS 中形成部分空洞结构,从而有利于 水分子和细菌渗透到 PBS 基体中。同时,纳米 SiO<sub>2</sub>具 亲水性,在自然环境测试过程中,试样中的纳米 SiO<sub>2</sub> 流失明显,从而加快 PBS 复合材料的降解速度。而当 改性过的 SiO<sub>2</sub>添加质量分数达 6% 以后,其对复合材 料降解速度的加快作用不明显。原因可能是由于改 性过的 SiO<sub>2</sub>与 PBS 基体的相容性较好,形成的结构较 为致密,使得水分子和细菌不易进入 PBS 基体中,从 而使得对降解速度的促进作用并不明显。

# 3 结论

经 KH570 改性的纳米 SiO<sub>2</sub>,表面形成了化学键, 能有效地对纳米 SiO<sub>2</sub>进行表面处理。PBS 与纳米 SiO<sub>2</sub> 熔融共混,特别是与 KH570 改性过的 SiO<sub>2</sub>共混制备 出的 PBS/SiO<sub>2</sub>纳米复合材料能够较大幅度地提高 PBS 的耐热性能和拉伸强度,同时对 PBS 的降解性能 也有一定的促进作用。

### 参考文献:

- Aamer Ali Shah, Fariha Hasan, Abdul Hameed, et al. Biological Degration of Plastics: A Comprehensive Review
   Biotechnoligy Advances, 2008, 26: 246–265.
- [2] Yang Jing, Zhang Shiping, Liu Xiaoyun, et al. A Study on Biodegradabl Aliphatic Pol(Tetramethllene Succinate): The Catalyst Dependences of Polyester Syntheses and Their Thermal Stability[J]. Polymer Degradability and Stability, 2003, 81: 1-7.
- [3] Suprakas Sinha Ray, Kazuaki Okamoto, Masami Okamamoto. Structure-Property Relation Ship in Biodegradable Poly(Butylene Succinate)/Layered Silicate Nanocomposites
   [J]. Macromolecules, 2003, 36: 2355–2367.
- [4] Chen Guangxin, Yoon Jinsan. Thermal Stability of Poly (L-Lactide)/Poly(Butylene Succinate)/Clay Nanicomposites
   [J]. Polymer Degradation and Stability, 2005, 88: 206– 212.
- [5] Suprakas Sinha Ray, Mosto Bousmina. Poly (Butylenesucinate-Co-Adipate)/Montmorillonite Nanocomposites: Effect of Organic Modifier Miscibility on Structure, Properites, and Viscoelasticity[J]. Polymer, 2005, 46: 12430–12439.
- [6] Nagata M, Goto H, Sakai N, et al. Synthesis and Enzymatic Degradation of Poly(Tetramenthylene Succinate) Copolymers with Terephithalick Acid[J]. Polymer, 2000, 41: 4373-4376.
- [7] Deng Limin, Wang Yuzhong, Yang Keke, et al. A New Biodegrdable Copolyeste Poly(Butykenes Succinate-Co-Ethylene Terephthalate)[J]. Acta Mater, 2004, 52: 5871– 5878.
- [8] Reddy C S, Das C k. HLDPE/Organic Functionalized SiO<sub>2</sub> Nanocomposites with Improved Thermal Stability and Mechanical Properties[J]. Composite Interfaces, 2005, 11 (8): 678–699.
- [9] Mohammad M Hasan, Zhou Yuanxin, Hassan Mahfuzl. Effect of SiO<sub>2</sub> Nanoparticle on Thermal and Tensile Behavior of Nylon-6[J]. Materials Science and Engineering A, 2006, 429: 181–188.
- [10] 王平华, 严满清, 唐龙祥, 等. 纳米粒子表面修饰与改性
  ——SiO<sub>2</sub>纳米粒子表面接枝聚合[J]. 高分子材料科学与
  工程, 2003, 19(5): 183-186.

Wang Pinghua, Yan Manqing, Tang Longxiang, et al. Surface Modificattion and Treatment of Inorganic Nano-Particles: Surface Grafting Polymerization of Pmma on Nano-SiO<sub>2</sub> Particles[J]. Polymeric Materials Science & Engineering, 2003, 19(5): 183–186.

(责任编辑:廖友媛)